

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 3 部門第 3 区分

【発行日】平成20年4月3日(2008.4.3)

【公表番号】特表2003-526716(P2003-526716A)

【公表日】平成15年9月9日(2003.9.9)

【出願番号】特願2001-563213(P2001-563213)

【国際特許分類】

C 0 8 J 5/22 (2006.01)

B 0 1 D 71/32 (2006.01)

B 0 1 D 71/52 (2006.01)

B 0 1 D 71/68 (2006.01)

C 0 8 L 27/16 (2006.01)

C 0 8 L 71/10 (2006.01)

C 0 8 L 81/06 (2006.01)

H 0 1 M 8/02 (2006.01)

H 0 1 M 8/10 (2006.01)

【 F I 】

C 0 8 J 5/22 C E Z

B 0 1 D 71/32

B 0 1 D 71/52

B 0 1 D 71/68

C 0 8 L 27/16

C 0 8 L 71/10

C 0 8 L 81/06

H 0 1 M 8/02 P

H 0 1 M 8/10

【手続補正書】

【提出日】平成20年2月15日(2008.2.15)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

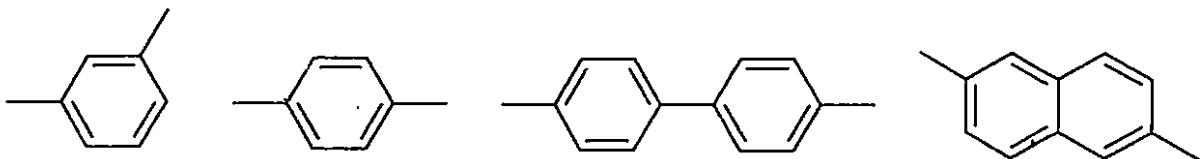
【補正対象項目名】請求項 2

【補正方法】変更

【補正の内容】

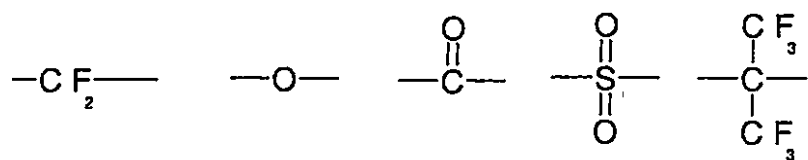
【請求項 2】スルホン化されたアリールポリマーが、

【化 1】



からなる群より選択される芳香族構築ブロックと；

【化 2】



からなる群より選択される熱的に安定な結合単位と；  
を含む、請求項 1に記載の膜。